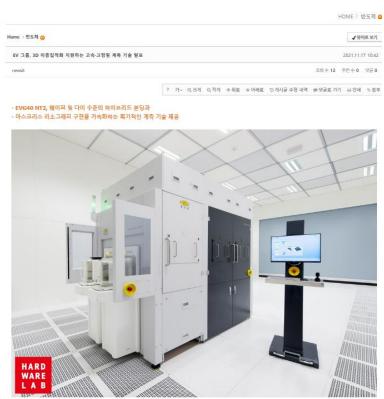


EV Group brings high-speed high-precision metrology to 3D heterogeneous integration - November 17, 2021





EV 그룹(EVG)이 웨이퍼-무-웨이퍼(WZW), 다이 무-웨이퍼(DZW), 다이-무-다이(DZD) 본팅 애플리케이션과 마스크리스 리소그래피 애플리케이션에서 오버레이 및 임계 선푹(CD)을 측정하는 EVG 40 NTZ 자동 계측 시스템을 발표했다. 실시간 공정 수정 및 최적화를 위해 피드백 후표를 사용하는 대량 이 교리 전타에는 본 마크 프로젝트 프로젝트 프로젝트 에 하이라는 제공하는 기본으로 바이라는 기본으로 제공하다. 그는 그리고 바이 기본으로 제공하다. 그는 그를 받아 다른 보고 가지의 웨이퍼 피기팅을 크게 골일 수 있다.

신규 계측 수요를 창출하는 이종집적화 로드맵

고 N = 의 명면적인 실리콘 스케일링이 그 비용 한계에 도달함에 따라 반도체 업계는 새로운 세대의 디바이스에서 성능 항상을 도모하기 위해 이종집적화 기술로 방향을 전한 중이다. 이종집적화란 서로 다른 기능 규모와 소재를 가진 다양한 이종 컴포넌트 또는 다이를 단일 디바이스 또는 패키지 상에 대조 조리 및 패키지되는 기소이다.

WZW, DZW 및 DZD 본딩에서 서로 연결된 디바이스를 간의 우수한 전기적 접촉을 위해서는 정교한 정렬과 오버레이 정확도가 요구된다. 새로운 세대의 제품이 통장할 때마다 인터커넥트 피치는 더 엄격해지기 때문에 웨이퍼 및 다이 본드 정렬과 오버레이 프로세스 역시 그에 맞게 적절히 발전되어야 하다

또한, 공정 문제가 발생할 경우 수정 조치를 취하거나 재작업을 통해 생산 수율을 높일 수 있도록 더 높은 측정 정확도와 더 빈번한 측정이 제공될 필요가 있다. 30 및 이종집전화를 위한 혁신적인 리소그래피 기법인 마스크리스 노랑 기술은 종종 일부 다이가 제 위치를 벗어날 정도로 심각하게 위거나 굽은 웨이퍼에 대해 점점 더 정말한 패턴 반복성과 패턴을 요구하고 있으며, 이에 따라 다이 위치에 관한 결정적인 정보를 제공하는 계략 기술에 대한 수요가 응가하고 있다.

EV 그룹의 기술당당 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "첨단 30 및 이종집적화 분야에서 공정 제어의 중요성은 점점 더 커지고 있다"고 설명하고, "EVG40 NTZ는 첨단 패키징 산업에 대한 새로운 요구를 충족하는 핵신적인 계축 기술로서, 더 높은 오버레이 정확도와 함께 상당 수준의 처리량 개선 효과를 통해 웨이퍼당 측정량을 향상시킴으로써 하이브리드 본당 성능 등과 같은 보다 자세한 피드백을 제공한다"고 밝혔다.

또한 "이 새로운 계측 솔루션을 통해, 우리는 3D 및 이종집적화를 위한 교괄적인 프로세스 솔루션 포트몰리오를 완성하고, MEMS 및 복잡한 광 디바이스용 계측 장비의 사실상 표준인 EVG의 기준 EVG40 NT 시스템을 보완할 수 있을 것이다. EVG40 NT2는 이미 EVG의 이종집적화 역량 센터에서 진행 중인 여러 공동 개발 프로젝트에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다"고 덧붙였다.

고정밀, 고수율의 계측 성능

EVG40 NT2 시스템은 현재와 미래의 첨단 3D 및 이종집적화 애름리케이션에서 핵심적인 본당 및 리소그래피 공정 매개변수들을 매우 정밀하게 육정한다. 이러한 측정에는 WZW, DZW, DZD 및 마스크리스 논광 공정에 대한 정렬 검증과 모니터링, CD 즉킹, 멀티 레이어 두께 측정 등이 포함된다. 이 시스템은 다중 측정 해드와 높은 정밀도의 스테이지를 폭용으로 하는 높은 수울과 높은 정확도(최대 수 나노미터 수준)의 본당 및 마스크리스 노광 정렬 검증을 위해 고안된 확장성이 매우 우수한 장태이다.

정렬 검증의 경우, EVG40 NT2는 전반적인 정렬을 개선하기 위해 피드백 무프에서 사용 가능한 오버레이 모델을 생성한다. 이는 시스템적인 오류를 줄이고 생산 수술을 향상시킬 수 있다. 이 시스템은 인더스트리 4.0 제조 기반의 자세대 탭에서 요구하는 오버레이 피드백 및 다이 위치 피드 포워딩을 위한 다양한 공장 최적화 기술들과 호환된다.

https://hwlab.com/semiconductor/17120